

## 技術開発事例

### 経常研究

### 基材温度上昇の少ない加熱コーティング方法

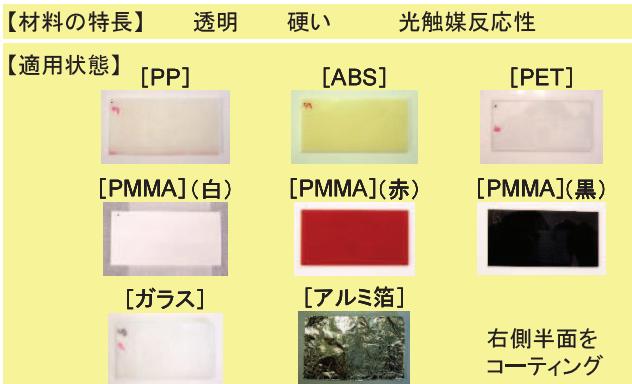
高出力の赤外線を短時間で断続的に照射することにより、従来製膜が難しかった耐熱性の低い材料上へのゾルゲル法を使ったセラミックスコーティング法を考案しました。

#### ＜開発したコーティング方法の特徴＞

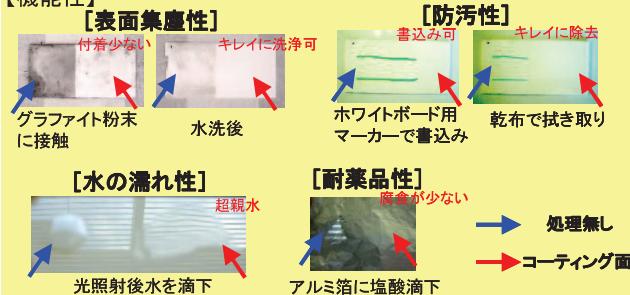
- ①コーティング膜自体を直接加熱するため、基材の温度上昇が少ない。
- ②コーティング膜を直接加熱するため、エネルギーの損失が少ない。
- ③コーティング膜のみを加熱して行くため、加熱に懸かる時間を短縮することができる。
- ④基材の温度上昇が少ないため、冷却に要する時間が短縮できる。
- ⑤基材の温度上昇を少なく抑えることができるため、加熱にともなう劣化や熱膨張に起因した破損を防ぐことができる。
- ⑥基材の加熱による劣化を抑制できるため、プラスチックス等の耐熱性の低い材料にも高温で焼結を必要とする無機物成分組成比率の高いセラミックス等のコーティングを施すことが可能となる。
- ⑦同手法による焼成では、アルミ箔のような物質は加熱されないので、それらをマスク材として使用することができ、コーティングを施す部分のバーニングが可能である。

#### ＜セラミックスコーティングの効果＞

##### ◎酸化チタンーシリカ複合材料の場合



##### 【機能性】



基礎となった事業 平成19年度 試験研究指導費（標準）

担当部門 先端技術部門 主任研究員 飯村修志 tel : 029-293-7495